DERWENT-ACC-NO:

1981-61415D

DERWENT-WEEK:

198134

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Electrophotographic photoreceptor - comprises support and photoconductive layer in binder resin and aliphatic

unsatd. carboxylic acid as dispersant

PRIORITY-DATA: 1979JP-0161013 (December 11, 1979)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PU JP 56083743 A

PUB-DATE July 8, 1981 LANGUAGE

PAGES MAIN-IPC

N/A 003 N/A

INT-CL (IPC): G03G005/05

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 56083743A

BASIC-ABSTRACT:

Electrophotographic photoreceptor comprises a support and a photoconductive layer which contains photoconductive substance in binder resin and (a) aliphatic unsatd carboxylic acid as dispersing agent. The amount of (a) is 0.05-5.0 (esp 0.4-1.5) pts wt per 100 pts wt binder.

Pref (a) are those containing 6-24C and 1-2 carboxyl gps, and are, e.g. oleic acid, maleic acid, etc. The binder resins are, e.g., polyester resin, acrylic resin, epoxy resin, silicone resin, etc. The photoconductive substances are, metal, e.g., Zn, Al, Cd, etc metal oxide, metal sulphide, etc. The content of binder is 0.5-5 esp 5-20 pts wt per 100 pts wt. photoconductive substance. The thickness of the photoconductive layer is 5-100, esp 30-50 microns. The photoreceptor opt contains an insulating layer.

The coated surface of the photoconductive layer has improved smoothness and the photoreceptor has improved image quality.

(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭56—83743

60Int. Cl.3 G 03 G 5/05 識別記号 1 0 3

庁内整理番号 6773-2H

码公開 昭和56年(1981)7月8日

発明の数 1 審查請求 未請求

(全 3 頁)

60電子写真感光体

@特

願 昭54—161013

22出

願 昭54(1979)12月11日

仰発 明 者 髙橋宏一

東京都大田区下丸子3丁目30番 2号キヤノン株式会社内

加発 明 者 池田武志

東京都大田区下丸子3丁目30番 2号キヤノン株式会社内

砂田 願 人 キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号

砂代 理 人 弁理士 丸島儀一

明

1. 発明の名称

電子写真感光体

2. 特許請求の範囲

1. 支持体および光導電体を結着材中に含有してな る光導電層を有する電子写真感光体において、光 導電層に分散剤として脂肪族系不飽和カルポン酸 を含むことを特徴とする電子写真感光体。

2. 脂肪族系不飽和カルポン酸の添加量が結着材100 近日 無に対し、 0.05 ~5.0 重量 部である特許請求範 囲第1項記載の電子写真感光体。

3. 発明の詳細な説明

本発明は電子写真感光体に関する。

置子写真感光体は、所定の特性の特性を得るた め、あるいは適用される電子写真プロセスの種類 に応じて確々の構成をとるものである。そして、 置子写真感光体の代表的なものとして、支持体上 に光導電層が形成されている感光体および表面に 絶縁層を備えた感光体があり、広く用いられてい る。支持体と光導電層から構成される感光体は、 最も一般的な電子写真プロセスによる即ち、帯電、 画像観光および現像、更に必要に応じて転写によ る画像形成に用いられる。また絶縁層を爛えた感 光体について、この絶縁層は光導電層の保護、感 光体の機械的強度の改善、暗滅衰特性の改善、ま たは、特定の電子写真プロセスに適用されるため (更には無公害化の為) 等の目的のために 設けら れるものである。このような絶縁層を有する感光 体または、絶縁層を有する感光体を用いる電子写 真プロセスの代表的な例は、例えば、米国特許第 2860048号公報、特公昭41-16429 号公報、特公昭38-15446号公報、特公昭 4 6 - 3 7 1 3 号公報、特公昭 4 2 - 2 3 9 1 0 号公報、特公昭 4 3 - 2 4 7 4 8 号公報、特公昭 42-19747号公報、特公昭36-4121 号公報、などに記載されている。

電子写真感光体は適用される電子写真プロセス に応じた所定の感度、電気特性等が要求されるの は当然のことであるが更に良質の画像が得られる ことも重要を条件である。すなわち、分散系光導

電層の場合光導電材料の結着剤への分散の良否により、強工面の状態で化し得られる画像の画質がたった。また、光準電子の強工面の平滑工での上に形成させた絶縁層の強を生すで、動合があり、、光導電材料の結着剤との混合がよいの作業を容易にする。

本発明による感光体は分散系光導電層中に脂肪 族系不飽和カルポン酸を含有していることを特徴 とするものである。

本発明に用いられる脂肪族系不飽和カルポン酸として、代表的な化合物は、例えばオレイン酸に 代表される下記の構造式を持つもの、

の製造の最も普通の方法は、支持体の上に薄電性ポリマーを強膜形成し、その上に光薄電層、さらに必要に応じて絶縁層を形成するものである。支持体としては、ステンレス、Alo, Or, Mo, Au, In, Nb, Ta, V, Ti, Pt, Pd 等の金層又はこれ等の合金などの薄電性支持体、また絶縁性支持体の場合には、例えばガラスであれば、必要に応じて Ing O3, SnO2等でその表面が導電処理され、或いはポリイミドフィルム等の合成樹脂フィルムであれば、Alo, Ag, Pb, 2n, Ni, Au, Or, Mc, Ir, Nb, Ta, V, Ti, Pt 等の金属をもつて真空蒸着、電子ビーム蒸着、スパッタリング等で処理し、又は前配金属でラミネート処理してその表面が導電処理される。

光導電層は光導電体を結着材に分散含有させて 形成される。無機光導電体としては、 2n, Hg, Al, Sb, Bi, Od, Moなどの金属の酸化物、硫化物、ョ ウ化物、セレン化物などである。例えば酸化亜鉛、 セレン、硫化カドミウム、硫化亜鉛、セレン化カ ドミウム、酸化鉛、硫化ヒ素、酸化チタン、亜鉛 本発明に用いられる脂肪族系不飽和カルポン酸と して他の代表的な化合物としては、マレイン酸、 フマール酸、テラクリル酸、エルカ酸、イソヒド ロソルビン酸等がある。

特に、炭素数が 6 ~ 2 4 程度で 1 分子中に含まれるカルボキシル基の数が 1 ~ 2 の不飽和カルボン酸が好適である。

光導電層に含む脂肪族系不飽和カルボン酸の含有量は適宜定められるが結着材 100 重量部に対して、 0.05 ~5.0重量部であり、特には、0.4 ~ 1.5重 最無が好適である。

結着材樹脂としては、硬化型樹脂のポリエステル樹脂、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、メラミン樹脂、シリコン樹脂および類化コムなど、熱可塑性樹脂の塩化ビニル一酢酸ビニル共重合体、スチレン樹脂、ポリエステル樹脂等が挙げられる。

本発明による感光体の代表的な構成は、 支持体 および光導電層からなるものと、 さらに光導電層 の上に絶縁層を備えたものが挙げられる。 感光体

チタン酸化物、亜鉛ケイ素酸化物、亜鉛マグキシウム酸化物、ヨウ化水銀、酸化水銀、硫化水銀、硫化水銀、硫化インジウム、カルシウムストロンチウム硫化物などがある。有機光導電体としては、ビニルカルバソール、アントラセンフタロシアニン、トリニトロフルオレノン、ボリビニルアントラセン、ボリビニルピレンなどである。

光導電層を形成する結着材の含有量は、光導電体 1 0 0 重量部に対して 0.5~5 0 重量部、特には 5 ~ 2 0 重量部が好適である。

光導電層の厚さは、使用する光導電層の種類や 特性にもよるが一般には、5~100μ、特には30 ~50μ程度が好適である。

絶縁層を備えた感光体については、絶縁層の形成に用いられる樹脂として、通常の各種の樹脂が適宜用いられるものである。例えば、ポリエチレン、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニール、ボリ酢酸ビニール、アクリル樹脂、ポリカーボネート、シリコン樹脂、弗素

6

特開昭56-83743(3)

樹脂、エポキシ樹脂等である。 通常絶縁層の厚さは、 0.1~100 4、特には 0.1~50 4に設定される。

実施例1

CdS 粉末100部に対し、結着材として15部の塩化ビニルー酢酸ビニル共振合体(商品名VMCH, VCC 製)、1部のオレイン酸を加えよく攪拌した後 504 ギャップのロールミル装置で3回通過させ、CdS の結着材をよく混合分散し、次にメチルエチルケトン溶剤を用いて、粘度を適当に調整し、Aleシリンダー支持体をこの調整液に役し30mm/分の速度で引き上げた後80℃で20分乾燥し、膜厚504の光導電層を形成した。

この際、脂肪族多価カルボン酸を添加せずに光導
配層を形成した試料と比較して、本発明による光 導電層の強工面は、非常に密で平滑性に優れたも
のであつた。さらに、得られた試料に対して、一
次マイナス帯電、像鰓光のカールソンプロセスで、
ブラス乾式現像を実施したが、本発明による試料
では、ベタ黒、中間調画像の形成において、黒点

したぃ

実施例3

上記実施例2~3で示された方法により作成された cas ペイントを、実施例1と同様の方法にて感光体を作成したところ、極めて平滑な感光層が得られての感光体を用いて実施例1と同様の方法により固像評価したところ、鮮明良質の画像が得られたc

出願人 キャノン株式会社 代理人 丸 島 籐 一 中白孫点などは見られず、非常に滑らかな良質の画像であつた。なお、この光導電層上に、光硬化型アクリルウレタン樹脂(商品名ソンネ、関西ベイント製)を受責法で304 厚に設けたが、光導電層が密で平滑性のため、絶縁層の浸み込み、絶縁破壊等が全く無く、一次ブラス帯電、二次A O 除電、像露光、全面照射のブロセスで潜像を形成し、湿式現像剤で画像を出したところ鮮明良質の画像が得られた。

なお、本実施例において、オレイン酸を用いないで光導電層を形成した試料については、光導電層表面の円滑性が不十分でカールソンプロセスによる画像形成については、滑らかを画像が得られなかつた。

実施例2

従来法で製造された 0ds 粉末 1 0 0 部に対し、 結着材として 1 2 部の塩化ビニル一酢酸ビニル共 重合体 (商品名 VMOH.UOO製)、 0.5 部のマレイン 酸を加え、よく攪拌した後、 50g ギャップのロー ルミル装置で 3 回涌過させ、 0ds ペイントを作成

9